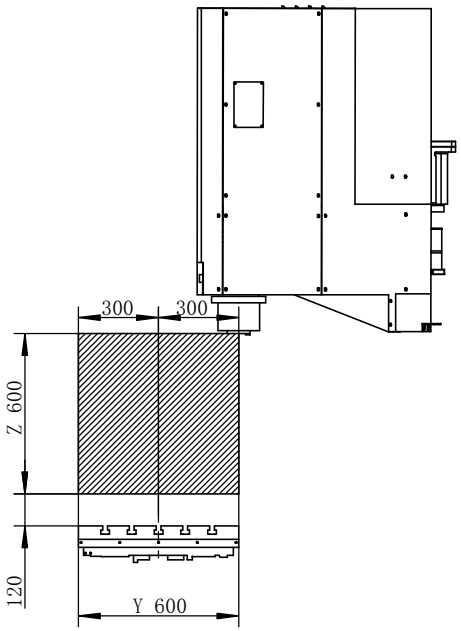
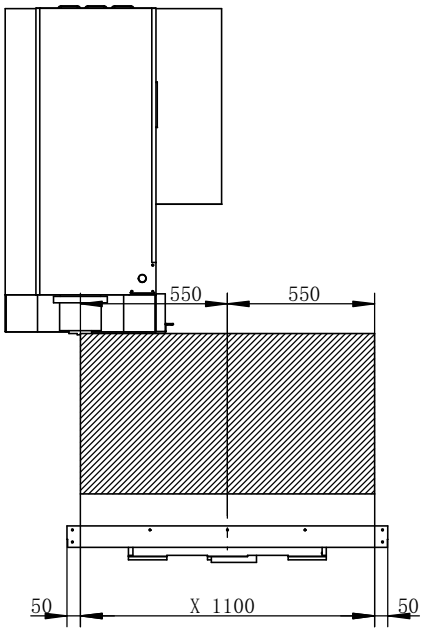
行程干涉图





					行程干涉图			EMCOMILL1100	
								E11A-094-002-00	
版次	区域	变更描述	签名	日期					
加工一般公差 >0 ±0.1 >6 ±0.2 >30 ±0.3 >120 ±0.5 >350 ±0.8 >1000 ±1.2	孔与孔中心距公差 ±0.2 钻孔，沉头孔公差 ±0.1 角度 ±1/4°	设计			重量	比例	版本	存货编码	
		校对				1:20			共 张 第 张
		标准化			杭州蕙勒智能科技股份有限公司				
		批准							